

平成 年 月 日 提出

産業科学研究所長 殿

ICカード申請書 (オープンラボ用)

このたび、下記のとおりICカードの申請をいたします。

(※開錠対象箇所は、原則としてラボの所在する建物の出入口のみとなりますので、次の各区分のいずれかの□にチェックして下さい。)

- ☐ ナノテク棟：1階正面玄関・1階連絡通路東側出入口
- ☐ 第2研究棟：1階正面玄関・1階連絡通路東側出入口、及び第2研究棟：地階通用口
(※液体窒素供給室を使用するものに限る)
- ☐ 第1研究棟：1階南側正面出入口・1階北側中央出入口・2階北側中央出入口

なお、ICカードの使用にあたり、産研入館管理システム実施要項に定められた事項を遵守厳守することを誓います。

フリガナ 氏 名	() (印)	男・女	☐ 新規 ☐ 再	内線 ()
-------------	------------	-----	---	-----------

①	所属コード ※28の方のみ記入※ 部局名 () ※28の方のみ記入※ 研究グループ名 ()	<table border="1"> <tr> <td>01 量子分子デバイス</td> <td>13 有機物性化学</td> <td>25 ナノテクセンター(兼任分野)</td> </tr> <tr> <td>02 光・電子材料</td> <td>14 励起分子化学</td> <td>26 材料解析センター</td> </tr> <tr> <td>03 半導体量子科学</td> <td>15 分子合成化学</td> <td>28 オープンラボ</td> </tr> <tr> <td>04 量子物性</td> <td>16 知識システム</td> <td>30 技 術 室</td> </tr> <tr> <td>05 材料機能物性</td> <td>17 複合知能メディア</td> <td>31 人工生体情報ナノマテリアル</td> </tr> <tr> <td>06 金属材料プロセス</td> <td>18 知能アーキテクチャー</td> <td>32 量子ビームナノファブリケーション</td> </tr> <tr> <td>07 極微プロセス</td> <td>19 高次推論方式</td> <td>33 環境調和ナノマテリアル</td> </tr> <tr> <td>08 セラミック機能材料</td> <td>20 生体触媒科学</td> <td>34 電子顕微鏡室</td> </tr> <tr> <td>09 フロンティア材料創製</td> <td>21 高次細胞機能</td> <td>35 新産業創造物質基盤技術研究センター</td> </tr> <tr> <td>10 エネルギー材料</td> <td>22 生体情報制御学</td> <td>50 事 務 部</td> </tr> <tr> <td>11 精密制御化学</td> <td>23 量子ビーム発生科学</td> <td>80 情報ネットワーク室(管理用)</td> </tr> <tr> <td>12 医薬品化学</td> <td>24 量子ビーム物質科学</td> <td>99 そ の 他</td> </tr> </table>	01 量子分子デバイス	13 有機物性化学	25 ナノテクセンター(兼任分野)	02 光・電子材料	14 励起分子化学	26 材料解析センター	03 半導体量子科学	15 分子合成化学	28 オープンラボ	04 量子物性	16 知識システム	30 技 術 室	05 材料機能物性	17 複合知能メディア	31 人工生体情報ナノマテリアル	06 金属材料プロセス	18 知能アーキテクチャー	32 量子ビームナノファブリケーション	07 極微プロセス	19 高次推論方式	33 環境調和ナノマテリアル	08 セラミック機能材料	20 生体触媒科学	34 電子顕微鏡室	09 フロンティア材料創製	21 高次細胞機能	35 新産業創造物質基盤技術研究センター	10 エネルギー材料	22 生体情報制御学	50 事 務 部	11 精密制御化学	23 量子ビーム発生科学	80 情報ネットワーク室(管理用)	12 医薬品化学	24 量子ビーム物質科学	99 そ の 他
01 量子分子デバイス	13 有機物性化学	25 ナノテクセンター(兼任分野)																																				
02 光・電子材料	14 励起分子化学	26 材料解析センター																																				
03 半導体量子科学	15 分子合成化学	28 オープンラボ																																				
04 量子物性	16 知識システム	30 技 術 室																																				
05 材料機能物性	17 複合知能メディア	31 人工生体情報ナノマテリアル																																				
06 金属材料プロセス	18 知能アーキテクチャー	32 量子ビームナノファブリケーション																																				
07 極微プロセス	19 高次推論方式	33 環境調和ナノマテリアル																																				
08 セラミック機能材料	20 生体触媒科学	34 電子顕微鏡室																																				
09 フロンティア材料創製	21 高次細胞機能	35 新産業創造物質基盤技術研究センター																																				
10 エネルギー材料	22 生体情報制御学	50 事 務 部																																				
11 精密制御化学	23 量子ビーム発生科学	80 情報ネットワーク室(管理用)																																				
12 医薬品化学	24 量子ビーム物質科学	99 そ の 他																																				
②	職名コード <table border="1"> <tr> <td>A01 教 員</td> <td>B01 技 術 職 員</td> </tr> <tr> <td>A02 研 究 生</td> <td>B02 事 務 職 員</td> </tr> <tr> <td>A03 大 学 院 生</td> <td>B03 非 常 勤 職 員</td> </tr> <tr> <td>A04 非 常 勤 研 究 員 等</td> <td>C01 そ の 他</td> </tr> <tr> <td>A05 学 部 学 生</td> <td></td> </tr> </table>	A01 教 員	B01 技 術 職 員	A02 研 究 生	B02 事 務 職 員	A03 大 学 院 生	B03 非 常 勤 職 員	A04 非 常 勤 研 究 員 等	C01 そ の 他	A05 学 部 学 生																												
A01 教 員	B01 技 術 職 員																																					
A02 研 究 生	B02 事 務 職 員																																					
A03 大 学 院 生	B03 非 常 勤 職 員																																					
A04 非 常 勤 研 究 員 等	C01 そ の 他																																					
A05 学 部 学 生																																						
③	平成 年 月 日 「開始年月日を記入」																																					

<処理欄>

登録番号 -	ICカード受領日 平成 年 月 日 入館管理システム責任者 (印)
---	---